

الجمهورية الجزائرية الديمقر اطية الشعبية

La République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي و البحث العلممي

Ministère de L'Enseignement Supérieur&la Recherche Scientifique

جسامعسة عبد الحميد بن باديسس – مستغانهم

Pl Hamid Ben Badis – Mostaganem

كليسة العلموم و التكنولوجييا

Faculté des Sciences et de la Technologie



N° d'ordre : M2...../IP/2020

MEMOIRE DE FIN D'ETUDE DE MASTER ACADEMIQUE

Filière : Génie des procédés

Spécialité: PETROCHIMIQUE

Thème

ETUDE AB-INITIO PROPRIETES STRUCTURALES, ELECTRONIQUES ET THERMOELECTRIQUES DU COMPOSE HEUSLER PAR LA THEORIE DE LA DENSITE FONCTIONNELLE

Présenté par :

- 1. CHENINE MOHAMED HEYTHEM
- 2. BOUROUBEY HICHEM SEIF-EDDINE

Soutenu le 25/06/2020 devant le jury composé de :

Présidente : MAHREZ Nouria MCB Université de Mostaganem

Examinatrice : BENATHMANE Saadiya MCB Université de Mostaganem

Rapporteur : CHERID Samira MCA Université de Mostaganem

Année Universitaire : 2019 / 2020

REMERCIEMENT

Je remercie en premier lieu Dieu le tout puissant de m'avoir donné la force, le courage et la volonté d'accomplir ce travail.

Je tiens à remercier tout d'abord mon encadreur madame « SAMIRA CHERID » pour son soutien et son orientation tout au long de la préparation de ce mémoire.

Je remercie sincèrement également madame la présidente « MAHEREZ NOURIA » pour son aide qui était précieuse et maître de conférences à l'université de Mostaganem d'avoir accepté de présider le jury.

Finalement j'adresse un grand remerciement à toute personne qui m'a aidée deprés ou de loin dans ce travail.

TABLE DES MATIERES

| Introduction générale | l |
|--|---|
| CHAPITRE I : Généralités sur les Alliages Heusler | |
| I-1. Introduction | 3 |
| I-2. Classification des comportements magnétiques | Ļ |
| I-2-1. Le comportement antiferromagnétique | Ļ |
| I-2-2. Le comportement ferrimagnétique | |
| I-2-3. Le comportement ferromagnétique | |
| I-3. Les alliages Heusler | |
| I-3-1. Introduction | |
| I-3-2. Les alliages demi-Heusler (Half-Heusler) | |
| I-3-3. Les alliages Heusler (Full-Heusler) | |
| I-4. Demi-métal licité des alliages Heusler | |
| I-5. Les applications | |
| I-5-1. Magnétorésistance Géante(GMR) | |
| I-5-2. Magnétorésistance Tunnel (TMR) | |
| 1.6. Conclusion | |
| CHAPITRE II : Description du code WIEN2K | |
| II-6. Le codeWien2k | |
| II-7-1. Théorie de la Fonctionnelle de Densité (DFT) | |
| II-7-2. Introduction | |
| II-7-3. Théorèmes de Hohenberg et Kohn | |
| II-7-4. Les équations de Kohn et Sham | |
| II-7-5. L'approximation du gradient généralisé(GGA) | |
| II-8. Conclusion. 22 | |
| CHAPITRE III : Résultats et discutions | |
| Conclusion générale | |

NOMENCLATURE

Abréviations les plus couramment utilisées :

DFT : Théorie de la fonctionnelle de la densité (Density functional theory).

GGA: Approximation du gradient généralisée (Generalized gradient approximation).

NM: Non-magnétique (Non-magnetic).

FM: Ferrimagnétique (Ferrimagnetic).

Ef: Niveau de Fermi (Fermi level).

a : Paramètre de maille (Lattice parameter).

M : Le moment magnétique.

DOS: Densité d'états (Density of States).

P: Polarisation.

DMF : Demi-Métal Ferromagnétique.

DRAM: Dynamic Random Access Memory.

FP-LAPW: Full Potential Linearized Augmented Plane Waves.

HMF: Half-Metal Ferromagnetic.

KS: Kohn-Sham

HF: Hartree-Fock.

HK: Hohenberg-Kohn.

INTRODUCTION GENERALE

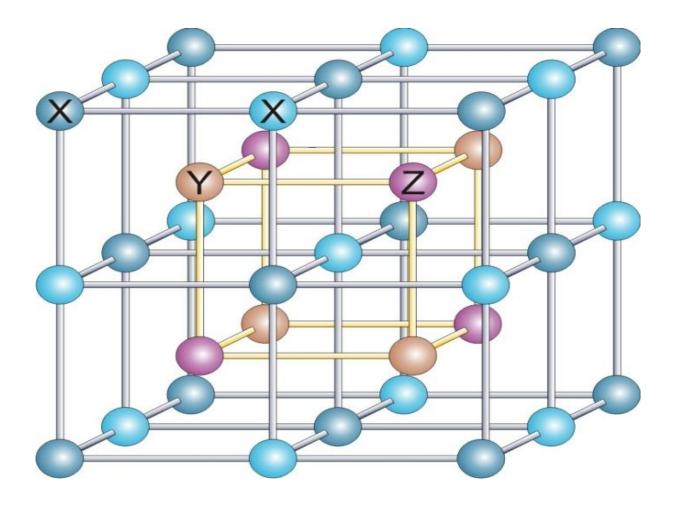
la spintronique est une nouvelle technologie qui apparue au début des années quatre-vingt. Elle est basée sur l'exploitation des deux propriétés de l'électron, à savoir sa charge électrique et son spin. La charge électrique était la base de l'électronique usuelle, utilisé dans les différents dispositifs électronique (ordinateur, téléviseurs, etc.). Pour la deuxième propriété qui est le spin, elle constitue le point déclencheur de la spintronique. Cette technologie a été utilisée au départ pour stocker et manipuler l'information d'une part et d'autre part pour créer des composants à courant (de spin) non dissipatif, donc à très basse consommation. Parmi les expériences pionnières dans ce domaine, on peut citer celles d'Albert Fert et Peter Grunberg et qui portent sur le phénomène de la magnétorésistance géante en 1988 à Orsay. Dès lors, un nouveau challenge s'est levé dans le but de trouver de nouveaux matériaux capables de supporter cette nouvelle technologie. Un large éventail de matériaux a été développé par exemple les semi-conducteurs II-VI et III-V dilués (les DMS) et les matériaux magnétiques semi-métalliques (HMF pour Half Metallic Ferromagnetic). Ces matériaux sont caractérisés par le fait qu'ils se comportent comme des semi-conducteurs dans un canal de spin et métalliques dans le canal de spin opposé, conduisant à une polarisation de 100% au niveau de Fermi. Les exemples de HMF qu'on trouve dans la littérature sont les demi-Heusler, les oxydes de métaux de transition et les halogénures. Ces composés HMF comportent le plus souvent un métal de transition pour provoquer le magnétisme au sein d'eux par l'implication des orbitales « d » de ce même métal. Depuis quelques années, de nouveaux HMF ne comportant pas de métal de transition mais des éléments de la colonne I ou II (métaux alcalins ou alcalino-terreux). Le magnétisme dans ces nouveaux HMF semble provenir du couplage des orbitales s ou p partiellement remplies des éléments intervenant. Dans cette optique, nous nous sommes proposé d'étudier le matériau binaire CsN. L'étude va porter sur l'aspect structural, électronique et magnétique et ceci en en utilisant la méthode FP-LAPW dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et implémenté dans un code informatique connu sous le nom du code Wien2k

Le sujet de ce mémoire s'inscrit dans ce contexte : l'étude des propriétés structurales, électriques, magnétiques et thermodynamiques des composés Heuslers quaternaires de type Cs2CrGe (x=0, 0.25, 0.5, 0.75). Ce travail que nous présentons est composé de trois chapitres, l'organisation de ces chapitres est comme suit :

- ✓ Dans le premier chapitre on présente quelques rappels sur le magnétisme en décrivant les différents comportements des matériaux en présence du champ magnétique, puis on s'intéresse aux alliages Heuslers.
- ✓ , il présente aussi les méthodes qui reposent sur certain nombre d'approximations, ainsi que la formulation de la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT), les théorèmes de Hohenberg et Kohn, les équations de Kohn et Sham, le calcul de l'énergie d'échange corrélation ainsi que ces différentes approximations telles que la LDA, la GGA et les principaux de la méthode des ondes planes augmentées linéarisées (FP- LAPW).
- ✓ Dans le chapitre II, nous présentons et discutons les résultats de nos calculs concernant les propriétés structurales, électroniques, et thermoélectriques respectivement de ces alliages, sans oublier l'effet de ces propriétés.

Enfin, nous terminons notre travail par une conclusion générale. Nous évoquerons les prolongements possibles et les développements qui pourraient être envisagés sur la base de cette étude.

CHAPITRE I: Généralité sur Les Alliages Heusler



1. INTRODUCTION:

Depuis les premières observations des faits magnétiques par les forces attractives entre la magnétite et le fer, ces phénomènes ont constamment attiré l'attention de l'homme en générale et en particulier les scientifiques surtout après les grandes avancées dans la théorie du magnétisme durant le XIXe siècle, notamment après la découverte des phénomènes de para-, dia- et Ferro- magnétisme par Curie et la détermination du moment magnétique intrinsèque de l'électron par Dirac.

Les recherches dans ces domaines ne cessent pas à développer jusqu'à ce jour où on trouve les matériaux magnétiques partout dans notre vie quotidienne, ils sont présentés presque dans toutes les machines, en partant de l'appareil le plus simple qui est la boussole vers les dispositifs les plus complexes comme les ordinateurs.

Dans ce chapitre on va donner quelques notions de base concernant le magnétisme et on va décrire les différents comportements des matériaux en présence d'un champ magnétique extérieur, puis on va définir les alliages d'Heuslers, leurs types et leurs propriétés, et on finit cette partie par les applications de ces matériaux en domaine de la spintronique.

I-2. Classification des comportements magnétiques

On sait que l'atome est constitué d'un noyau autour duquel des électrons tournent, et d'après la loi d'Ampère1, ce mouvement crée un moment magnétique appelé « moment orbita ».En parallèle, l'électron fait un mouvement de rotation sur lui-même en provoquant un autre moment magnétique dit « moment de spin », ces deux moments magnétiques se composent pour donner le moment magnétique atomique qui est l'origine du magnétisme.

Sur la base de leurs comportements en présence d'un champ magnétique d'excitation, il est possible de distinguer des différents types de matériaux selon leur susceptibilité magnétique qui est définie comme étant le coefficient de proportionnalité entre l'aimantation de la substance et le champ magnétique appliqué.

I-2-1. Le comportement antiferromagnétique

Ces matériaux composés d'atomes ont des moments magnétiques permanents identiques mais orientés de façon antiparallèle en deux sous-réseaux d'aimantations égales et opposées,

Ce qui résulte une aimantation globale nulle en absence du champ et ceci est dû aux interactions d'échange négatives entre atomes voisins.

La susceptibilité est faiblement positive, elle augmente avec l'agitation thermique jusqu'à une valeur maximale de température dite température de Néel, au-dessus de cette température l'agitation thermique perturbe les moments magnétiques et le comportement des matériaux antiferromagnétiques devient comparable à celui des matériaux paramagnétiques.

Figure I.1: Antiferromagnétisme : (a) réseau de spins ; (b) l'aimantation en fonction du champ magnétique d'excitation M(H); (c) la susceptibilité en fonction de la température $\chi(T)$.

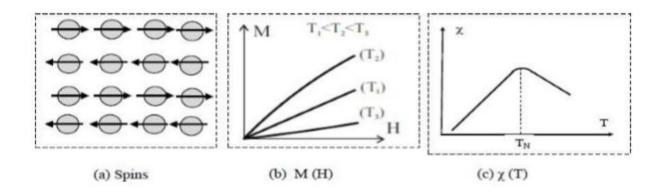


Figure I.1: Antiferromagnétisme : (a) réseau de spins ; (b) l'aimantation en fonction du champ magnétique d'excitation M(H) ;(c) la susceptibilité en fonction de la température χ (T).

Un assez grand nombre d'oxydes, de chlorures et autres composés des métaux de transition sont antiferromagnétiques.

I-2-2. Le comportement ferrimagnétique

Les matériaux ferrimagnétiques sont également composés de deux sous-réseaux de nature différente où le moment total de chaque sous-réseau est différent, ce qui provoque un état déséquilibre des aimantations. En dessous de la température de Curie, l'un des sous réseaux est dominant devant l'autre et il peut alors acquérir une aimantation spontanée et le comportement global est très proche du ferromagnétisme. L'augmentation de la température rend l'aimantation faible et le comportement global est très proche du paramagnétisme.

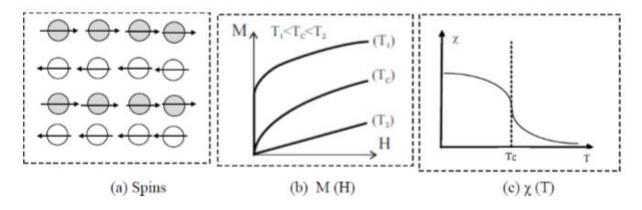


Figure I.2: Ferrimagnétisme : (a) réseau de spins ; (b) l'aimantation en fonction du champ magnétique d'excitation M(H) ;(c) la susceptibilité en fonction de la température χ (T).

Les ferrimagnétique sont en général des isolants. Les ferrites font parties des matériaux ferrimagnétiques, ils sont spécialement utilisés en électronique à haute fréquence en raison de leur forte résistivité.

I-2-3. Le comportement ferromagnétique

Ces matériaux sont aussi composés d'atomes ayant des moments magnétiques permanents identiques mais orientés de façon parallèle ce qui résulte une aimantation globale non nulle en absence du champ. Ceci est dû aux interactions d'échange positives entre atomes voisins. L'origine de ce comportement ne peut être interprétée de façon classique, et ne peut être décrit que dans le cadre de la théorie quantique.

A l'échelle macroscopique et en absence du champ magnétique extérieur, un corps ferromagnétique possède une aimantation nulle, ceci résulte du fait que le milieu se désorganise spontanément en régions connus par les domaines de Weiss dans lesquels existe l'aimantation à saturation, cet arrangement permit de diminuer l'énergie totale du système, car les aimantations des différents domaines ont des directions aléatoires, de sorte que leur résultante est statistiquement nulle. Ces domaines sont séparés par des parois, dites parois de Bloch dans lesquelles l'aimantation tourne d'un domaine à l'autre. Le procédé de l'aimantation est de convertir l'échantillon à partir d'un état multi-domaine à un seul domaine magnétisé dans la même direction que le champ appliqué

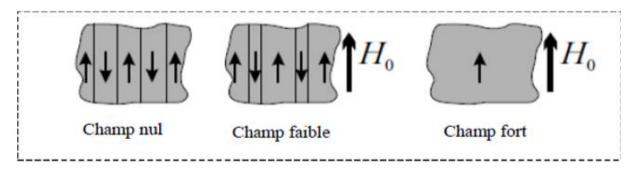


Figure I.3: Processus d'aimantation dans un matériau ferromagnétique.

L'augmentation de la température rend l'aimantation faible. Au de-là d'une température appelée température de Curie, l'agitation thermique induit un comportement paramagnétique. Ainsi, l'aimantation maximal à faible température devient nulle au de-là d'une température de Curie.

La susceptibilité des matériaux ferromagnétiques est très importante en dessous de la température de Curie et adopte un comportement paramagnétique au-dessus de celle-ci

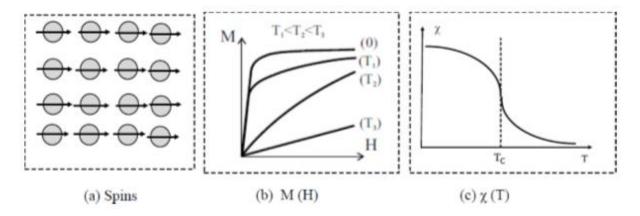


Figure I.4: Ferromagnétisme : (a) réseau de spins ; (b) l'aimantation en fonction du champ magnétique d'excitation M(H) ;(c) la susceptibilité en fonction de la température χ (T).

On distingue deux types de matériaux ferromagnétiques:

- Les ferromagnétiques doux : dans cette catégorie les moments magnétiques d'un matériau s'alignent facilement sous l'effet du champ extérieur leur cycle d'hystérésis est étroit, car leur champ coercitif est faible.
- Les ferromagnétiques durs : dans ce type le matériau nécessite un champ d'excitation important pour aligner son aimantation, il est caractérisé par des cycles d'hystérésis larges et par des champs coercitifs élevés. Ils sont souvent utilisés pour faire des aimants permanents.

I-3. Les alliages Heuslers

I-3-1. Introduction

Les alliages Heusler sont connus depuis plus de 100 ans, exactement en 1903 quand l'ingénieur Fritz Heusler découvre au cour de son travail sur un alliage contenant du cuivre, du manganèse et de l'aluminium avec une formule de type Cu2MnAl, que ce matériau se comporte comme un matériau ferromagnétique malgré que ses éléments constitutifs ne sont pas des matériaux magnétiques et cette découverte donne la naissance d'une nouvelle catégorie des matériaux le plus attirant.

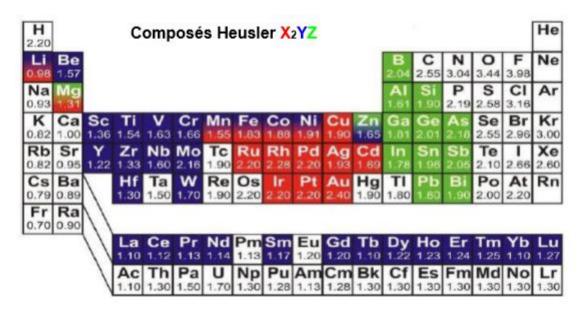


Figure I.5: Tableau périodique des éléments. Les éléments X en rouge, Y en bleu et Z en vert. Un grand nombre d'alliages Heusler est possible d'être formé par la combinaison des différents éléments indiqués au tableau.

Les alliages Heusler sont des composés ternaires qui peuvent avoir le comportement de demimétaux, de semi-conducteurs, de supraconducteurs et bien d'autres, et ils sont classés en deux grandes familles en fonction de leur composition chimique, où on distingue.

Les alliages Heusler complets (Full-Heusler) avec une composition X2YZ, et la famille des demi-Heusler (Half-Heusler) avec une formule chimique XYZ.

I-3-2. Les alliages demi-Heusler (Half-Heusler)

Défini par la formule chimique XYZ avec une stœchiométrie (1 :1 :1); dans le cas général, ces alliages peuvent être compris comme des composés constitués de deux partie, une partie covalente et l'autre partie ionique. Les atomes X et Y ont un caractère cationique distinct, alors que Z peut être considéré comme l'équivalent anionique.

Les éléments X et Y peuvent être des éléments d'un groupe principal, des métaux de transition ou des éléments des terres rares. L'élément Z est un élément d'un groupe principal qu'il est plus électronégatif comme le Ge, Sn,Sb.

Les alliages demi-Heusler se cristallisent dans une structure cubique non-Centro symétrique (groupe spatial numéro 216, F-43m, C1b) où deux éléments forment une structure NaCl et le troisième occupe quatre sites tétraédrique du réseau (1/4,1/4,1/4).

Ce type de structure peut être caractérisé par l'interpénétration de trois sous-réseaux cubique à faces centrées, dont chacun est occupée par les atomes X, Y et Z.

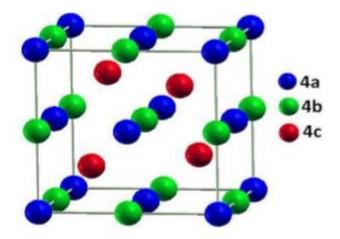


Figure I.6: structure de demi-Heusler (Half-Heusler)

On trouve, trois arrangements atomiques différents et possibles dans ce type de structure comme indiquant dans le tableau suivant :

Tableau I.1 : Différents type d'occupations des sites non équivalents dans la Structure de type C1b.

| Arrangement | 4a | 4b | 4c | |
|-------------|----|----|----|--|
| Type I | X | Y | Z | |
| Type II | Z | X | Y | |
| Type III | Y | Z | X | |

I-3-3. Les alliages Heusler (Full-Heusler)

Ce type est connu par sa formule générale X2YZ, où X et Y sont souvent des métaux de transition et Z est un élément non magnétique du groupe III, IV ou V dans le tableau périodique. Dans des cas rarissimes, l'élément Y peut être remplacé soit par un élément des terres rares, soit par un métalalcalino-terreux.

Ces composés se cristallisent dans la structure cubique dans le groupe d'espace cubique Fm-3m (groupe d'espace N° 225), avec un prototype Cu2MnAl noté souvent (L21) Dans ce prototype les atomes X occupent les sites tétraédriques (1/4, 1/4, 1/4), les atomes Y se trouvent au niveau des sites octaédriques (1/2,1/2,1/2) et les atomes Z sont placés au sommet (0, 0, 0) et au centres des faces.

Dans le cas où le numéro atomique de l'élément Y est supérieur à celui de l'élément X (Z(Y)), une structure inverse et différente est observée. Souvent, cette structure inverse est désignée dans la littérature par X, avec le prototype CuHg2Ti. Cette structure cristallise dans le groupe d'espace cubique F-43m (groupe d'espace N° 216).

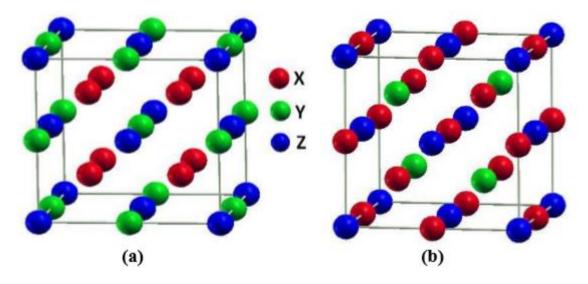


Figure I.7 : Les deux structures d'Heusler (Full-Heusler) : a) régulière ; b) inverse.

Généralement les atomes dans les alliages d'Heusler peuvent s'arranger sous plusieurs phases cristallographiques en fonction de l'ordre des atomes au sein de la maille cristalline où on distingue :

- La phase L21 de type Cu2MnAl qui a été expliqué précédemment, où tous les atomes sont parfaitement ordonnés. La phase B2 de type CsCl, où les sites correspondants aux atomes Y et Z sont occupés d'une manière aléatoire par ces deux atomes. La phase C1 de type CaF2, les sites correspondants aux atomes X et Z sont occupés d'une manière aléatoire par ces deux atomes. La phase B32a de type NaTl où les atomes X qui occupent le réseau cfc, sont mélangés avec les atomes Y, alors que les atomes X sur les sites tétraédriques sont mélangés avec les atomes Z.
- La phase DO3de type BF3, les atomes X et Y ou les atomes X et Z sont distribués de façon aléatoire. La phase A2 de type W (tungstène) où tous les sites atomiques sont occupés par hasard par les trois types d'atomes.

Les six phases sont représentées sur la figure suivante:

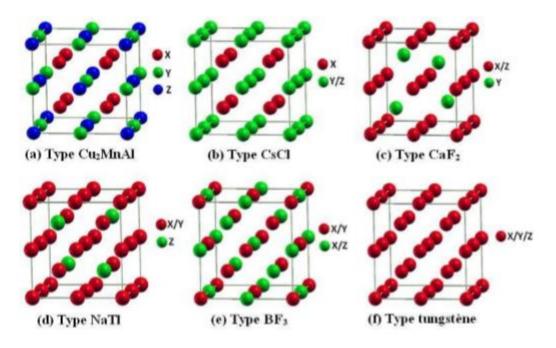


Figure I.8: Les différents types de désordre pouvant survenir dans la structure (half/full) Heusler : (a) désordre de type Cu2MnAl, (b) désordre de type CsCl, (c) désordre de type CaF2, (d) désordre de type BF3, (e) désordre de type NaTl et (f) désordre de type tungstène.

Notant que le type désordre CaF2 est observé seulement pour les demi-Heusler, tandis que le type désordre BiF3 est observé pour les full-Heusler

L'ordre cristallographique peut provoquer des modifications significatives sur les propriétés magnétiques des alliages Heusler comme l'aimantation à saturation et la température de Curie.

Il existe une autre famille pour les alliages d'Heusler, c'est le cas de composés Heusler quaternaires où il y a quatre atomes de nature chimique différentes, leur formule générale est XX'YZ, où X et X' sont situés dans les positions 4a et 4d, respectivement, l'élément Y est placé sur les positions 4b tandis que l'élément Z est placé sur les positions 4c. Cette structure présente le prototype LiMgPdSn connu par la phase Y (groupe d'espace N° 216).

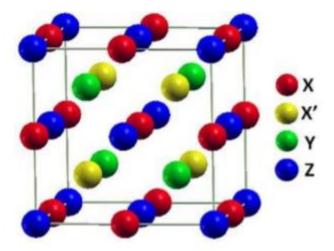


Figure I.9: structure d'Heusler quaternaire.

I-4. Demi-métal licité des alliages Heusler

De Groote et al. Ont découvert le concept de demi-métal ferromagnétique par la première fois en s'intéressant au calcul de la structure de bande d'alliages demi-Heusler (NiMnSb). Conventionnellement, les matériaux ferromagnétiques présentent une densité d'états électronique (N(EF)) au niveau de Fermi pour les électrons de spin majoritaires (up : N \uparrow (EF)) et de spin minoritaires (down : N \downarrow (EF)). La polarisation P en spin, qui mesure l'asymétrie en spin, était alors définie par l'expression suivante:

La fonctionnalité ferromagnétisme semi-métallique présente une asymétrie entre les états de spin up et de spin down au niveau de la structure de bandes énergétiques, ce qui résulte des propriétés de conduction totalement différentes entre les spins minoritaires et les spins majoritaires.

Plus précisément, le demi-métal licité s'agit d'un état de la matière où certains matériaux comme les composés Heusler montrent des propriétés métalliques pour une direction de spin, tandis qu'ils présentent des propriétés semi-conductrice ou même isolante dans l'autre orientation de spin. Ceci donne lieu à des polarisations des électrons de conduction au niveau de Fermi qui peuvent atteindre les 100%, envisageant alors de forts effets magnéto résistifs (magnétorésistance tunnel et magnétorésistance géante).

La classification citée ci-dessus donne les différents types de ferromagnétisme demimétallique.

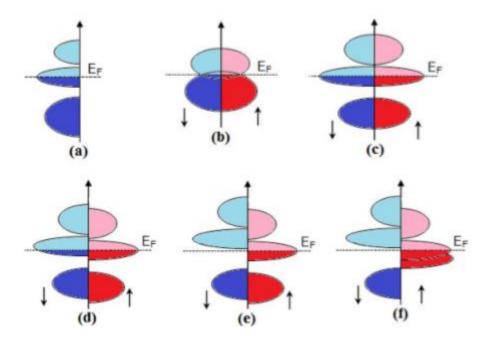


Figure I.10: Illustration schématique de la densité des états (a) d'un métal, (b) semi-métal, (c) un métal (spin polarisé), (d) un ferromagnétique, (e) un ferromagnétique semi-métallique, et (f) un ferrimagnétique semi-métallique.

Cette figure donne une représentation simplifiée de la densité d'états (DOS) de :

- un métal avec une densité d'états au niveau de Fermi,
- > un semi-métal avec un petit chevauchement (1%)
- > un métal (spin polarisé) où les deux états sont identiques dans les deux directions de spin Up et Down et tous sont aussi occupés,
- ➤ la DOS d'un composé ferromagnétique, dans lequel les états majoritaires et les états minoritaires sont décalés les uns par rapport aux autres, conduisant à une aimantation mesurable,
- > un demi-métal ferromagnétique (HMF) qui joue un rôle d'un métal pour une orientation de spin et comme un isolant pour l'autre orientation de spin,
- > enfin (f) le cas d'un demi-métal ferrimagnétique.

I-5. Les applications

Tout d'abord commencer en 1988, année de la découverte de la magnétorésistance géante par les équipes d'Albert Fert [29] et de Peter Grunberg [30], et pour laquelle le prix Nobel de Physique 2007 leur a été attribué. Cet effet était observé dans une structure composée des multicouches ferromagnétiques et il est réellement le point de départ de la spintronique qui peut se décrire comme une électronique qui contrôle non seulement la charge, mais aussi le spin des électrons, simultanément afin de traiter et sauvegarder les informations.

Le concept général de la spintronique est de placer des matériaux ferromagnétiques sur le trajet des électrons et d'utiliser l'influence du spin sur la mobilité des électrons dans ces matériaux. Cette influence, d'abord suggérée par Mott en 1936 [31], a été ensuite démontrée expérimentalement et décrite théoriquement à la fin des années 60.20

Aujourd'hui la spintronique possède des applications importantes, les plus répandues étant la lecture des disques durs par la magnétorésistance géante (GMR), la magnétorésistance tunnel (TMR : Tunnel Magneto Résistance) et l'écriture des mémoires magnétiques (MRAM : Magneto résistive Random Access Mémorise) dans nos ordinateurs.

I-5-1. Magnétorésistance Géante (GMR)

La magnétorésistance est un phénomène qui a été découvert en 1857 par William Thomson elle correspond à la variation de la résistance électrique en présence d'un champ magnétique à la fin des années 1980, soit après 130 ans de recherches théoriques et applications relatives à la magnétorésistance, de tels appareils de mesure, détecteurs, et capteurs ont vu le jour après cettedécouverte.

L'effet GMR est un effet quantique qui est observé dans un empilement de type Ferro/Métal/Ferro.21 Ces systèmes se composent d'un empilement de deux couches minces ferromagnétiques séparées par une couche conductrice non-magnétique. Les matériaux les plus couramment utilisés pour les électrodes ferromagnétiques sont le Fer, le Cobalt et leurs alliages, tandis que le cuivre et le chrome sont utilisés pour la couchenon-magnétique.



Figure I.11 : les deux états, parallèle et antiparallèle, dans une jonction géante magnétique.

L'effet GMR correspond à une différence de résistance électrique suivant l'orientation relative des aimantations dans les deux électrodes où la résistance au passage des électrons d'une électrode à l'autre est plus élevée si les deux électrodes ont leur aimantation antiparallèle l'une par rapport à l'autre que si leur aimantation estparallèle.

I-5-2. Magnétorésistance Tunnel (TMR)

La magnétorésistance à effet tunnel est une propriété dérivant strictement de la mécanique quantique et elle est similaire à la magnétorésistance géante. Les premières observations de cet effet ont été faites en 1975 par Juliers [34], ce n'est qu'à partir de 1995, assiste par les travaux de Modéra et al sur des empilements Co/Al2O3/ CoFe, que la TMR a connu un regaind'intérêt.

La TMR a une structure semblable à celle des vannes de spin mais, à la différence que la couche séparatrice est une fine couche de matériau isolant appelée barrière tunnel (par exemple en alumine d'épaisseur 1,5nm) et donc il peut être observe dans les systèmes Ferro/Isolant/Ferro. Le passage du courant se fait par effet tunnel à travers cette barrière et pour qu'il soit possible l'épaisseur de cette ne doit pas excéder 1à 2 nanomètre.

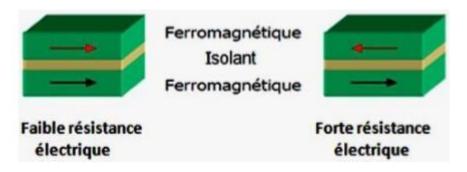


Figure I.12 : les deux états, parallèle et antiparallèle, dans une jonction tunnel magnétique

Des travaux récents ont montré qu'en utilisant des matériaux Heusler comme des électrodes dans des MTJ (jonctions magnétiques tunnels) [35, 36, 37], permettent d'atteindre des valeurs élevées de TMR.

La magnétorésistance géante (GMR) et la magnétorésistance tunnel, sont les premières manifestations de la spintronique. Cette découverte a entraîné un bouleversement technologique majeur dans le domaine de la microinformatique.

Cela se reflète évidemment dans le développement de nouvelles architectures de têtes de lecture de disque dur moderne basées sur ce principe qui ont permis d'accroître la densité des disques durs des ordinateurs ce qui augmente leurs capacités de manière immense pouvant atteindre le Téraoctet.

D'autres applications ont vu le jour. Ainsi la MRAM (Magnetic Random Accès Memory) a connu un intérêt grandissant car elle offre des caractéristiques intéressantes commet la rapidité, et la non-volatilité de l'information même en l'absence de tension d'alimentation. En effet, les MRAM permet de remplacer les mémoires DRAM (Dynamics Random Access Memory) dans la mémoire vive des ordinateurs actuels avec des temps d'accès beaucoup plus courts. Et en contraire aux mémoires DRAM, l'information dans les MRAM n'est plus stockée sous forme de charges électriques mais sous forme de moments magnétiques grâce à la technologie des jonctions magnétiques tunnels. Ce type de mémoire non-volatile consomme beaucoup moins d'énergie que les mémoires DRAM actuelles car il n'a pas besoin d'un rafraichissement constant des données grâce aux propriétés des alliages Heuslers qui possèdent une température de Curie élevée ce qui les rend intéressants, du côté de leur stabilité.

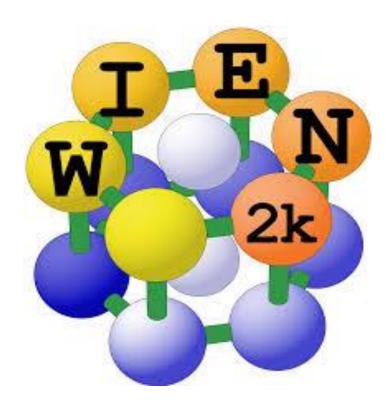
I-6. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons défini l'origine du magnétisme en rappelant que chaque atome dans la matière possède un moment magnétique atomique qui résulte des moments de spin et du moment orbital des électrons. Puis on a cité plusieurs types de magnétisme (dia-, para-, Ferro-, ...etc.) selon la susceptibilité de chaque matériau et leur comportement au niveau microscopique en présence d'un champ magnétique extérieur.

Parmi les matériaux magnétiques on s'intéresse dans ce travail aux alliages d'Heusler magnétiques qui représentent une catégorie importante des matériaux magnétiques et qui possèdent de nombreux avantages et qui peuvent bien s'adapter à des technologies actuelles, surtout dans le domaine de spintronique depuis la découverte de la magnétorésistance géante (GMR) et la magnétorésistance à effet tunnel (TMR).

Les utilisations fournies par les matériaux magnétiques prédominent tous les domaines de notre vie quotidienne notamment le terrain de l'industrie des dispositifs informatiques grâce à leurs propriétés incroyables et magiques qui sont presque la base de toutes les applications dans les dispositifs modernes. Le développement technologique s'améliore rapidement de jour en jour dans ce domaine.

Chapitre II : Description du code WIEN2K



I-6 Le code Wien2k

Wien2k est un programme informatique de simulation constitué de plusieurs programmes indépendants. Il a été développé à l'institut de Chimie des Matériaux à l'université Technique de Vienne et publié par Blaha et al. [19]. Le package Wien2k écrit en fortran et fonctionne sous un système d'exploitation UNIX. Wien2k sert à effectuer des calculs quantiques dans le but d'étudier les différentes propriétés structurales, mécaniques, Electriques, magnétiques...etc. des solides périodiques. Les calculs s'effectuent par ce code ; sont basés sur la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT).

Des nombreuses propriétés des matériaux peuvent être déterminées avec ce code, parmi lesquelles on cite :

- Les bandes d'énergie, la densité des états et le surface de Fermi.
- La densité d'électrons, la densité de spins, et les facteurs de structure aux rayons X.
- ➤ L'énergie totale, les forces atomiques, les géométries d'équilibre, les optimisations de structure.
- Les gradients de champ électrique, les décalages isométriques, les champs hyperfins.
- La polarisation des spins (structures Ferro, antiferromagnétique ou autres), le couplage spin orbite.
- Les spectres d'émission et d'absorption aux rayons X.
- Les propriétés optiques.

I-7.1. Théorie de la Fonctionnelle de Densité (DFT)

I-7.2. Introduction

À l'échelle atomique dans le solide, les électrons et les noyaux sont des particules élémentaires et leur comportement est décrit par les lois de la mécanique quantique.

Dans un système qui possède quelques atomes avec chacun quelques électrons, il est possible de résoudre l'équation de Schrödinger, mais lorsqu'on parle d'une échelle plus grande, ce calcul devient très compliqué et a mené les scientifiques à revoir le problème quantique à N particules.

La théorie de la fonctionnelle de la densité (Density Functional Theory, DFT) est utilisée comme un outil mathématique pour la résolution de ce problème à plusieurs corps, elle fut introduite au milieu des années soixante par **Hohenberg** et **Kohn, Kohn** et **Sham.**

Selon la DFT, il est possible de décrire les propriétés de l'état fondamental d'un solide à partir de sa densité électronique.

La théorie de la fonctionnelle de la densité devient plus vite une des méthodes les plus largement utilisées dans les calculs ab-initio de la structure d'atomes, de molécules, de cristaux et de surfaces.

I-7.3. Théorèmes de Hohenberg et Kohn:

La théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) est fondée sur les deux théorèmes de Hohenberg et Kohn qui sont relatifs à tout système d'électrons (fermions) dans un champ externe V ext(r) tel que celui induit par les noyaux. $E=E[\rho(r)]$

I-7-4. Les équations de Kohn et Sham:

L'approche de Kohn et Sham (publiée en 1965) propose de remplacer un système (gaz d'électrons) en interaction qui est impossible de le résoudre par un autre équivalent fictif où les particules évoluent dans un potentiel effectif (ces particules n'interagissent pas). Ce nouveau système a la même densité ρ ()que le système réel (en interaction).

$$E[\rho] = [\rho] + [\rho] + [\rho] + [\rho]$$

I-7-5. L'approximation du gradient généralisé (GGA)

Le problème qui se pose pour un système d'électron réel, est que les densités de charge ne sont pas toujours homogènes, elles varient localement, et sachant que l'approximation de la densité locale n'était pas capable de résoudre ce problème car leurs calculs basés sur une fonctionnelle d'échange et de corrélation définie pour un gaz homogène d'électrons et transformée à des cas réels où le potentiel Vxc(r) ne dépend qu'à la densité locale et ne prend pas en compte les variations locales de cette densité .

Cela nécessite l'introduction des termes en gradient dans l'expression de l'énergie d'échange et de corrélation afin de traiter le problème d'inhomogénéité de la densité électronique. Cette approximation est connue sous le nom GGA (Generalized Gradient Approximation) qui repose sur l'idée qui consiste à tenir en compte les variations locales de la densité, le terme Excdans ce cas s'écrit en fonction de la densité électronique et son gradient est sous la forme :

$$E [\rho(r)] = [\rho(r), |\nabla \rho(r)|] dr$$

Oùest une fonction de la densité locale et du gradient de la densité.

Il existe plusieurs par métrisations de la fonction en GGA, qui dépendent du choix de l'étude (propriétés structurales et électroniques, structure de bande, ...etc.). La fonctionnelle la plus utilisée par les physiciens est celle proposée par Pedrew, Burke et Ernzerhof (notée PBE).

En utilisant un cycle d'itérations auto-cohérent illustré par l'organigramme de la figure on commence d'abord par une superposition pour construire la densité cristalline initiale □entrée(r) qui est utilisée par la suite pour le calcul du potentiel V(r) qui va être utilisé pour la résolution des équations de Kohn et Sham, et puis la détermination de l'énergie de Fermi. À la fin, une nouvelle densité de sortie doit être engendrée et éprouvée suivant des critères de convergence. Si cette densité obéit à ces conditions, le calcul s'arrête, sinon les densités de sortie et d'entrée sont mélangées suivant l'équation (II.17) et le processus refait toutes les étapes précédentes jusqu'à une convergence désirée.

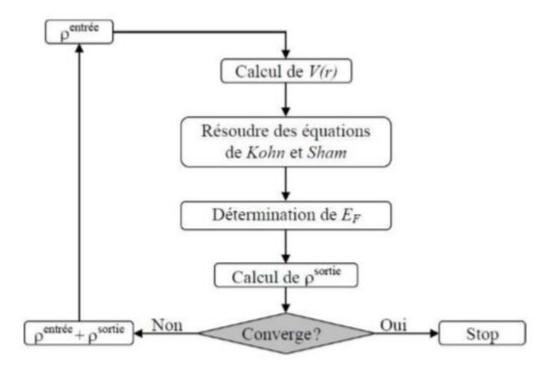


Figure I-13: Le cycle self-consistent dans le calcul de la fonctionnelle de densité.

I-8. Conclusion:

Dans ce chapitre, nous avons défini l'origine du magnétisme en rappelant que chaque atome dans la matière possède un moment magnétique atomique qui résulte des moments de spin et du moment orbital des électrons. Puis on a cité plusieurs types de magnétisme (dia-, para-, Ferro-, ...etc.) selon la susceptibilité de chaque matériau et leur comportement au niveau microscopique en présence d'un champ magnétique extérieur.

Parmi les matériaux magnétiques on s'intéresse dans ce travail aux alliages d'Heuslers magnétiques qui représentent une catégorie importante des matériaux magnétiques et qui possèdent de nombreux avantages et qui peuvent bien s'adapter à des technologies actuelles, surtout dans le domaine de spintronique depuis la découverte de la magnétorésistance géante (GMR) et la magnétorésistance à effet tunnel (TMR).

Les utilisations fournies par les matériaux magnétiques prédominent tous les domaines de notre vie quotidienne notamment le terrain de l'industrie des dispositifs informatiques grâce à leurs propriétés incroyables et magiques qui sont presque la base de toutes les applications dans les dispositifs modernes. Le développement technologique s'améliore rapidement de jour en jour dans ce domaine.

Chapitre III: Résultats et discussions

III.1. Introduction:

Dans le cadre de la DFT, les méthodes ab initio autorisent la prédiction des propriétés physiques des matériaux solides. Plusieurs modèles théoriques ont été proposés pour interpréter des mesures expérimentales.

L'objectif de ce travail est d'aboutir à une meilleure compréhension des propriétés : structurales, électroniques, et thermoélectriques de composéCs2CrGe.

Avant d'exposés nos résultats, nous allons, tout d'abord faire des études sur les paramètres qui conditionnent de manière cruciale toutes les simulations ab-initio dans un formalisme DFT+FPLAPW.

III.2. Détail de calcul:

Dans ce mémoire les calculs sont effectués à l'aide du code WIEN2K. Ce dernier est une implémentation dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), de la méthode des ondes planes augmentées linéarisées avec un potentiel total (FP-LAPW). La fonctionnelle d'échange et de corrélation est décrite par L'approximation du gradient généralisé GGA para métrisée par Perdew, Berke etErenzehop.

Les fonctions d'onde, les densités électroniques et le potentiel sont étendue en combinaison harmoniques sphériques autour des sites atomiques c'est-à-dire dans les sphères Muffin-tin avec un cut off (rayon de coupure), et en série de Fourier dans la région interstitielle avec un cut off (rayon de coupure)= $Rmt\ min * Kmax$ Où :{ $Rmt\ min$ est le plus petit rayon de la sphère MT. Kmax est le cut off du vecteur d'onde pour les ondes planes.

Les valeurs des paramètres importants qui influent sur le temps et la précision du calcul sont :

- Les rayons Muffin-tin (Rmt) Le paramètre de coupure $R.Kmax = Rmt \ min * Kmax$ Où $Rmt \ min$ est le plus petit rayon de la sphère MT, et Kmax est la norme du plus grand vecteur d'onde utilisé pour le développement en ondes planes des fonctions propres .
- *Gmax* est la norme de plus grand vecteur d'onde utilisé pour le dévloppement en ondes planes de la densité de charges.
- Le nombre de points K considéré dans la Zone de Brillouin.

Tableau III.1 : Les paramètres utilisés dans ce travail sont donnés dans le tableau ci-dessous

| | Cs ₂ CrGe |
|--------------------------|----------------------------------|
| R _{MT} (u.m.a) | R _{MT} (Cs)=2.36 |
| | $R_{MT}(Cr)=2.36$ |
| | R _{MT} (Ge)=2.36 |
| $R_{mt}^{min} * K_{max}$ | 8 |
| G_{max} | 16 |
| K(points) | 1500 |

Dans ces calculs, nous avons utilisé une énergie de séparation de -6.0 Ry entre les états de valence et les états de cœurs

III.3. Les propriétés structurales :

La détermination des propriétés structurales d'un matériau est une étape très importante pour acquérir des informations sur les propriétés de ce matériau du point de vue microscopique. Ces informations (paramètre d'équilibre) nous permet de prédire la phase du matériau la plus stable à travers les valeurs des énergies à l'état d'équilibre et comprendre d'autre propretés physiques (électroniques, élastiques, etc....).

III.3.1. La structure cristalline :

Les composés Heusler X2YZ cristallisent dans une structure cubique Zinc-blende d'un groupe d'espace.

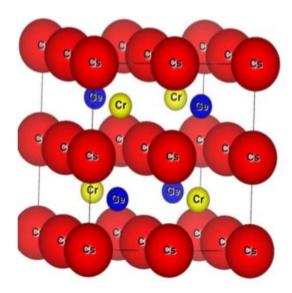


Figure III.1 : Structure cristalline de Cs2CrGe.

III.3.2. Les paramètres d'équilibre :

L'énergie totale a été calculée en variant le volume dans le but de déterminer le paramètre de réseau d'équilibre a et le module de compressibilité B.

Les courbes obtenues ont été ajustées par l'équation d'état de Murnaghan donnée par :

$$\text{E(V)=}E_0 + \tfrac{B_0}{B'(B'-1)} \left[V(\tfrac{V_0}{V})^{B'} - V_0 \right] + \tfrac{B_0}{B'} (V - V_0) \textbf{(III.1)}$$

Avec:

$$V=V_0(1+\frac{B'P}{B_0})^{-\frac{1}{B'}}$$

Où:

E0 : L'énergie totale par unité de cellule.

B : Le module de compressibilité.

V0 : Le volume à l'équilibre statique.

B' : La première dérivée de (B) par rapport à la pression.

La constante du réseau à l'équilibre est donnée par le minimum de la courbe *Etot*(a) et le module d'compressibilité B déterminé par :

$$B_0 = V \frac{\partial^2 E}{\partial V^2} (III.2)$$

La dérivée du module d'incompressibilité B' est déterminée par l'asymétrie de la courbe de l'énergie E(V).

Les propriétés de l'état fondamental de nos matériaux sont obtenues en utilisant le code **WIEN2K** qui fait référence pour le traitement de la méthode FP-LAPW; en traitant l'énergie d'échange et de corrélation par l'approximation GGA et mBJ-GGA.

La variation de l'énergie totale en fonction du volume, à température nulle est représentée dans la

figures suivantes:

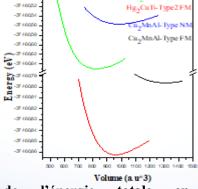


Figure III.2: Variation de l'énergie totale en fonction du volume du composé HfNiSn.

Tableau III.2:Ce tableau regroupe les résultats des valeurs obtenues pour le paramètre de maille à l'équilibre, le module d'incompressibilité ainsi que sa dérivée pour nos matériaux Cs2CrGe.

| Composé | Cs ₂ CrGe |
|----------|----------------------|
| $a(A^0)$ | 8.2019 |
| B'(Gpa) | 4.94 |
| В | 16.5 |

III.4. Propriétés électroniques :

L'importance des propriétés électroniques d'un matériau réside dans le fait qu'elles nous permettant d'analyser et de comprendre la nature des liaisons qui se forment entre les différents éléments du matériau.

Ces propriétés (structure de bande; densité d'état) dépendent essentiellement de la répartition des électrons dans les bandes de valence et de conduction ainsi que la valeur du gap. Ces propriétés peuvent nous ouvrir de nouvelles issues pour des applications technologiques très avancées qui peuvent être très utiles pour l'industrie.

III.4.1. Structure de bandes :

La théorie des bandes est une modélisation des valeurs d'énergie que peuvent prendre les électrons d'un solide à l'intérieur de celui-ci. Généralement, ces électrons n'ont la possibilité de prendre que des valeurs d'énergie comprises dans certains intervalles, lesquels sont séparés par des bandes d'énergie interdites. Cette modélisation conduit à parler de bandes d'énergie ou de structure de bandes.

La structure de bande est l'un des concepts les plus importants en physique des solides, elle fournit les niveaux électroniques dans les structures idéales, cette dernière est une gamme continue d'énergies appelée bande d'énergie qui a été utiliser avec succès pour expliquer plusieurs propriétés physiques, électroniques, optiques des cristaux.

En utilisant la méthode FP-LAPW avec l'approximation GGA, on a calculé les structures des bandes électroniques ainsi que la densité d'état de nos deux composés (Cs2CrGe) suivant les directions de haute symétrie.

Les résultats sont présentés sur les figures III.4 et III.5. La topologie des structures de bandes pour les deux composés.

On peut dire que les deux composés sont des semi-conducteurs. Alors que la remarque la plus importante est que le maximum de la bande de valence est situé au point Γ et le minimum de la bande de conduction est situé au point X.

Il est bien clair que la structure de bande électronique révèle que le composé Cs2CrGe possède un gap indirect. Les valeurs de l'énergie de gap pour GGA et mBJ-GGA ce composé est respectivement 0.4631 eV et 1.49 eV.

✓ Propriétés électroniques :

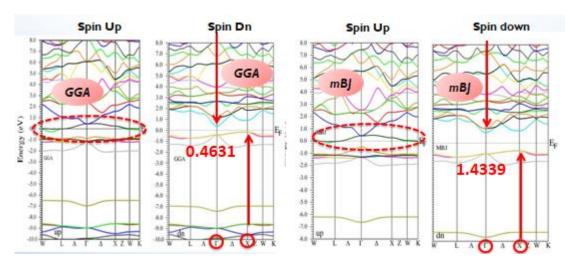


Figure III.3: Structure de bandes pour Cs2CrGe.

III.5. Les propriétés thermoélectriques :

Les matériaux thermoélectriques ont acquis une grande domination actuelle et ont eu un impact considérable sur la capacité de relever les défis liés aux stress énergétiques croissants1. Ces matériaux sont également considérés comme les facteurs tures sources renouvelables prometteuses car ils sont capables de convertir la chaleur perdue en énergie électrique2. La conversion de l'efficacité d'un matériau thermoélectrique est généralement décrite par un paramètre appelé facteur du mérite (ZT), sous la forme, ZT = $S2\sigma T\kappa - 1$ 3où S représente le coefficient de Seebeck, σ est la conductivité électrique, T est la température et κ est la conductivité thermique. Jusqu'à présent, de nombreux matériaux ont été utilisés comme matériaux thermoélectriques tels que les alliages Heuslers ; ces derniers ont globalement démontré des performances thermoélectriques élevées et ont considérablement attiré l'attention sur l'évolution des matériaux thermoélectriques. Certains composés de la moitié de Heusler ont atteint une valeur élevée de facteur (ZT) \pm 1,5,température très basse1. Dans ce travail, nous présentons quelques propriétés thermoélectriques du composé Heusler Cs2CrGe.

III.5. 1. Le coefficient de Seebeck (S):

Le Coefficient de Seebeck (S) caractérise la capacité d'un matériau à générer la force électromotrice à partir du gradient de température appliqué sur le matériau, en d'autres termes, il détermine l'efficacité des thermocouples2où; les mouvements des électrons libres de la région la plus chaude vers la région la plus froide, cette différence de potentiel se développant à cause du mouvement des électrons libres entre deux jonctions différentes. Le mouvement électronique entraîne la création d'un champ électrique dû à l'accumulation d'électrons et de trous des deux côtés, le mouvement électronique provoquant une force thermoélectromotrice produisant une tension en micro volts par Kelvin3. De plus, bon dispositif thermoélectrique , il faut un coefficient de Seebeck élevé4. Le coefficient Seebeck calculé (S) en fonction de la température pour le composé Cs2CrGe est représenté graphiquement sur la figure.1. Cette figure montre que le coefficient Seebeck (S) pour le composé Cs2CrGe se comporte comme demi-métallique de manière significative avec la température .La valeur du coefficient Seebeck à T=300K est d'environ 6, 408 10-5V / K.

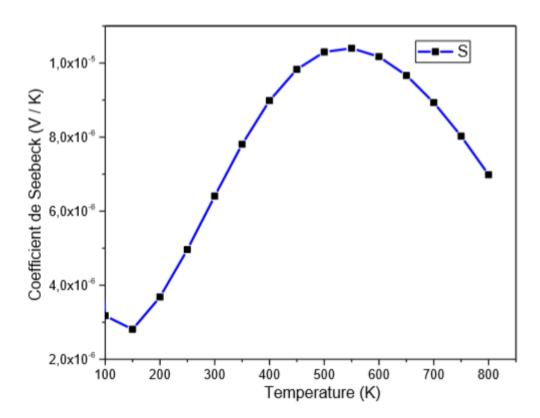


Figure III.4: Coefficient de Seebeck (S) en fonction de la température.

III.5. 2. Conductivité électrique :

La conductivité électrique mesure le flux de charge dans le matériau et, en fonction du passage des charges, nous pouvons comprendre la nature de notre matériau conducteur, isolant ou semiconducteur.

La production de courant électrique dans le matériau est construite par le mouvement des électrons libres. Afin de réduire l'effet de chauffage Joule dans le matériau, cette dernière devrait avoir une conductivité électrique élevée pour un bon dispositif thermoélectrique.

La conductivité électrique calculée (σ) par temps de relaxation (τ) en fonction de la plage de températures comprise entre 100K et 900 K pour le composé Cs2CrGe se comporte comme un métal semi-métallique, comme indiqué sur la figure 2. La conductivité électrique augmente avec la température où le composé Cs2CrGe a une conductivité électrique plus élevée autour de 3.5259 1019 (Ω.ms) -1à la température ambiante (300K), où cette valeur de conductivité électrique diminuer avec la température.En raison du faible intervalle de bande dans le composé Cs2CrGe, la conductivité sera plus grande; ces résultats signifient que le composé Cs2CrGe a des applications potentielles dans l'industrie thermoélectrique.

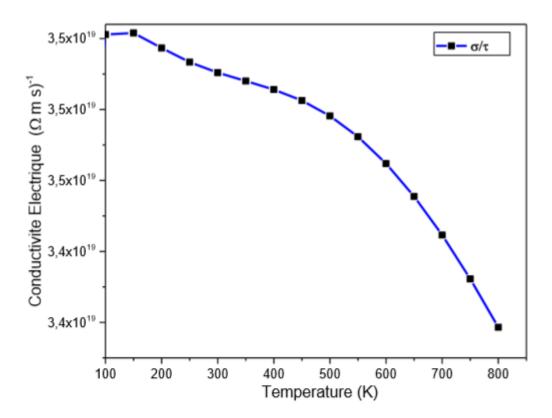


Figure III.5: Variation de conductivité électronique σ par temps de relaxation τ en fonction de la variation de température.

III.5. 3. Facteur de mérite :

Le facteur de mérite définit l'efficacité d'un matériau thermoélectrique [21]1, qui joue un rôle essentiel dans la prévision des performances des matériaux thermoélectriques; ZT est directement proportionnel au coefficient de Seebeck élevé et aux niveaux de conductivité électrique, alors qu'il est inversement proportionnel aux niveaux de conductivité thermique, où il est donné par l'équation:

$$ZT = \frac{PT}{K} = S^2 T \frac{\sigma}{K}$$

Où : S désigne le coefficient Seebeck, σ la conductivité électrique, T la température absolue et K la conductivité thermique. Pour d'excellentes applications thermoélectriques, les matériaux doivent avoir une valeur ZT égale à l'unité 2. La figure 6 montre la variation de ZT, a en fonction de la température, où elle évolue avec l'augmentation de la température.

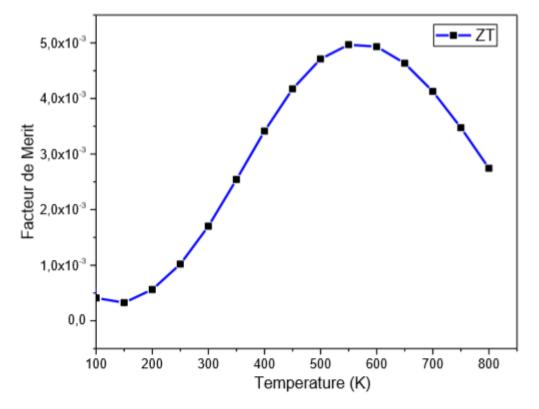


Figure. III.6 : Variation du facteur de puissance en fonction de la température.

Conclusion

Le matériau Cs2CrGe présente une grande valeur pour les paramètres thermoélectriques tels que le coefficient de Seebeck et le facteur de puissance ; Les coefficients de transport calculés comprennent le coefficient de Seebeck (S) et le facteur de puissance (PF) et ont été déterminés en fonction de la température et du potentiel chimique. Nous avons calculé le coefficient Seebeck à différentes pressions, afin d'augmenter les performances thermoélectriques. En raison du faible intervalle de bande dans le composé Cs2CrGe , la conductivité sera plus grande; ces résultats signifient que le composé Cs2CrGe a des applications potentielles dans l'industrie thermoélectrique. il est clairement observé que la conductivité thermique augmente progressivement avec la température, où la valeur de conductivité thermique est: 2.5526 1014 (W / m K2 S) -1 à 300K respectivement.

Bibliographie:

- [1] R.W.G. Wyckoff, Crystal Structures, Wiley, New York, (1963).
- [2] S. Hull, D.A. Keen, Phys. Rev B 59 750. (1998).
- [3] P. Blaha, K. Schwarz, P. Sorantin, and S. B. Trickey, in Comput. Phys. Commun. 59 (1990) 399.
- [4] Snyder GJ, Toberer ES. Nat Mater 2008;7:105.
- [5] Kim HS, Liu W, Ren Z. Energy Environ Sci 2017;10:69.
- [6] Chen G, Dresselhaus MS, Dresselhaus G, Fleurial JP, Caillat T. Int Matter Rev 2003;48:45.
- [7] Levi BG. Phys Today 2014;67:14.
- [8] LaLonde AD, Pei Y, Wang H, Snyder GJ. Mater Today 2011;14:526.
- [9] Nolas GS, Poon J, Kanatzidis. Mrs Bull 2006;31:199.
- [10] Jodin L, Tobola J, Pecheur P, Scherrer H, Kaprzyk S. Phys Rev B 2004;70:184207.
- [11]Fu CG, Zhu TJ, Liu YT, Xie HH, Zhao XB. Energ Environ Sci 2015;8:216.
- [12] Bhat TM, Gupta DC. J Phys Chem Solids 2018;119:281.
- [13] Mikami M, Matsumoto A, Kobayashi K. J Alloy Compd 2008;461:423.
- [14] Lue CS, Kuo YK. Phys Rev B 2002;66:085121.
- [15] Dahal E, Dahal K, Yang J, Lan Y, Kozinsky B, Ren Z. Energy Environ Sci 2014;7:4070.
- [16] Fu CG, Zhu TJ, Pei Z, Xie HH, Wang H, Snyder GJ, et al. Adv Energy Mater 2014;4:1400600.
- [17]Sudipta Kanungo, Binghai Yan, Martin Jansen, Claudia Felser, Phys. Rev. B 89 (1965) 214414.
- [18] Mazhar Ullah, Saleem Ayaz Khan, G. Murtaza, R. Khenata, Naeem Ullah, S. Bin Omran, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 377(2015) 197-203.
- [19] A. Shankar, D.P. Rai, Sandeep Chettri, R. Khenata, R.K. Thapa. Journal of Solid State Chemistry 240 (2016) 126 132.
- [20]Georg K.H. Madsen, David J. Singh Computer Physics Communications 175 (2006) 67–71.
- [21] M. Bilal, Banaras Khan, H.A. Rahnamaye Aliabad, M. Maqbool, S. Jalai Asadabadi, I. Ahmad. Computer Physics Communications 185 (2014) 1394-1398.
- [22] H.A.R. Aliabad, M. Ghazanfari, I. Ahmad, M.A. Saeed, Ab initio calculations of structural, optical and thermoelectric properties for CoSb3 and ACo4Sb12 (A = La, Tl and Y) compounds, Comput. Mater. Sci. 65 (2012) 509–519.
- [23] C. Sekine, T. Uchiumi, I. Shirotani, T. Yagi, Phys. Rev. Lett.79 (1997)3218–3221.

CONCLUSION

Le matériau Cs2CrGe présente une grande valeur pour les paramètres thermoélectriques tels que le coefficient de Seebeck et le facteur de puissance ; Les coefficients de transport calculés comprennent le coefficient de Seebeck (S) et le facteur de puissance (PF) et ont été déterminés en fonction de la température et du potentiel chimique. Nous avons calculé le coefficient Seebeck à différentes pressions, afin d'augmenter les performances thermoélectriques. En raison du faible intervalle de bande dans le composé Cs2CrGe , la conductivité sera plus grande; ces résultats signifient que le composé Cs2CrGe a des applications potentielles dans l'industrie thermoélectrique. il est clairement observé que la conductivité thermique augmente progressivement avec la température, où la valeur de conductivité thermique est: 2.5526 1014 (W / m K2 S) -1 à 300K respectivement.

Résumé:

Un nombre important d'alliages intermétalliques Heusler sont théoriquement prévus pour être des semi-métaux à la température ambiante. Le domaine d'application principal de ces alliages est la spintronique. En fait, les températures de Curie relativement élevées sont souhaitables dans ce domaine, ainsi la polarisation de spin qui peut atteindre 100% au niveau de Fermi. Ces alliages sont classés selon deux catégories : les semi-Heusler et les full-Heusler. On a étudié le premier principe des propriétés structurales, électroniques et thermoélectriques du composé HeuslerCs₂CrGe utilisant l'approximationGGA etmBJ-GGA implanté dans le WIEN2K, et on a trouvé que le composé Cs₂CrGe a des applications potentielles dans l'industrie thermoélectrique.

Mots clés: Alliage Heusler, DFT, conductivité, moment magnétique, approximation GGA.

Abstract:

A significant number of Heusler intermetallic alloys are theoretically expected to be semimetals at room temperature. The main area of application for these alloys is spintronics. In fact, relatively high Curie temperatures are desirable in this area, as well as spin polarization which can reach 100% at the Fermi level. These alloys are classified according to two categories: semi-Heusler and full-Heusler. We studied the first principle of the structural, electronic and thermoelectric properties of the compound HeuslerCs2CrGe using the approximation GGA and mBJ-GGA implanted in WIEN2K, and we found that the compound Cs2CrGe has potential applications in the thermoelectric industry.